PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-112938

(43) Date of publication of application: 29.06.1984

(51)Int.CI.

CO7C 53/02 CO7C 55/06 CO7C 59/06 // BO1J 19/12 BO1J 31/02

(21)Application number: 57-221768

(71)Applicant: TOKYO INST OF TECHNOL

(22)Date of filing:

20.12.1982

(72)Inventor: TATSUKI SHIGEO

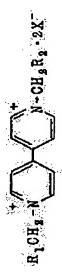
KITAMURA NOBORU

(54) PHOTO-REDUCTION OF CARBON DIOXIDE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain formic acid, oxalic acid, lower hydroxy acid, etc., in high efficiency, by the irradiation of light to an aqueous medium containing CO2, bipyridinium dicatuon, a reducing photosensitizer, and a reducing agent for the regeneration of the photosensitizer.

CONSTITUTION: Formic acid, oxalic acid, etc. can be prepared by the irradiation of light to an aqueous medium (preferably a mixture of water and alcohol, etc.) containing (A) CO2, (B) the bipyridinium dication of formula (R1 and R2 are H, alkyl, aralkyl, etc.; X is CI, I, Br, SO4, PO4, etc.), (C) a reducing photosensitizer [e.g. tris (2,2'-bipyridine) ruthenium (II)], and (D) a reducing agent (e.g. triethanolamine). The compound (A) is reduced to the radical by the light irradiation in the presence of the component (B), and CO2 is reduced with the radical. The photosensitizer with its reducing power lost is regenerated with the component (C) and recycled.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

THIS PAGE BLARK (USFIC)

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

Jours Page BLANK (USFTO)

(B) 日本国特許庁 (JP)

即特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—112938

௵Int. Cl.³	識別記号	庁内整理番号	❸公開 昭和59年(1984)	6月	29日
C 07 C 53/02		8318—4H			
55/06		8318—4 H	発明の数 1		
59/06		83184 H	審査請求有		
// B 01 J 19/12		6542—4G			
31/02	102	7059—4G	全)	6	頁)

の二酸化炭素の光還元方法

20特

顏 昭57—221768

22出

图57(1982)12月20日

70発明:

者 田附重夫

横浜市神奈川区三ツ沢中町21-

1

川崎市麻生区虹ケ丘2丁目3ー

4 -602

切出 願 人 東京工業大学長

個代 理 人 弁理士 杉村暁秀

外1名

朔 知 萬

1. 発明の名称 二酸化炭素の光谱元方法

2. 特許 請求の範囲

- 1 (1) 二酸化炭素、ならびに(3) ビビリジニウム ジカチォン、(3) ビビリジニウムジカチォンを 光湿元し得る還元性光均感剤および(4) 遊元性 を失なつた光均感剤を再生するための遊元剤 を含有する水性媒体に光照射することを特徴 とする二酸化炭素の光溫元方法。
- 2 ビビリジニウムジカチオンがメチルビオローゲンである特許的求の範囲の第1項に記載の方法。
- 8. 選元性光物感剤がトリスピピリジンルテニウム (II) 錯体またはトリスピジアジンルテニウム (II) 錯体である特許語求の範囲の第1項または第2項に配版の方法。
- ▲ 水性媒体が水と鹿和し得る有機溶媒と水と の混合溶媒である特許 韻求の難囲の第 1 ~ 8 項のいずれか一つの項に配収の方法。

・8. 発明の 静細な説明

本発明者等は、これらの事情に鑑み、二酸化炭

特開昭59-112938 (2)

業の光 選 元 間 足の高 効 率 化 を 鋭 意 研 究 し た と こ ろ 、 ビ ビ リ ジ ニ ウ ム ジ カ チ オ ン と 型 元 性 光 増 感 剤 と を 。 組合 わ せ 使 用 する こ と に よ り 上 述 の 目 的 を 遊 成 で き る こ と を 見 い 出 し 、 本 発 明 に 到 避 し た も の で あ ス _

すなわち、本発別は(1) 二酸化炭素、ならびに(2) ビビリジニウムジカチオン、(8) ビビリジニウムジカチオンを光端元し得る選元性光増感剤および(4) 湿元性を失なつた光増感剤を再生するための選元 剤を含有する水性媒体に光照射することを特徴と する二酸化炭素の光濃元方法に関するものである。

本発明方法では、(i) 水性媒質中でピピリジニウムジカチォンを選元性光増感剤の存在下に光りかれた。 (i) 同時に共存する二酸化炭素をピピリジニウムカチォンラジカルにより避元するとといい。 (iii) 温元性を失なつた光増感剤を共存する光地感剤を生用選元剤によって選元性光増感剤により、二酸化炭素を高い効率

は、例えば、メチルビオローゲン、エチルビオローゲン、ベンジルビオローゲン、ア,ア'・ビビリジニウム・1,1'・ビス(エチルスルフォネート)などがある。本 発明方法において酸化造元の機能を決める极本因子は上式(1)で設わされるビビリジニウム塩の骨格構造であり、R1 および R2 の遊びによって治解性、分子の集合性などの物理的にはほどが生じても、酸化器元を行う化学的能力にはほとんど患が生じない。またアニオンX⁻の違いによっても本質的な酸化選元の反応性は影響を受けない。

選元性光増感剤とは、その励起状態がピピリジニウムジカチォンに単子移動を行う能力のある化合物群を意味する。式(I)で表わされるピピリジニウム塩の光遅元については既知であり、この際に利用できる選元性光増感剤は多数知られており、例えば、トリス(2,21-ピリジンルテニウム(II)のようなトリスピーピニラジン)ルテニウム(II)のようなトリスピ

で、例えば、ギ酸、シュウ酸および低級オキシ酸などに光遊元固定することができる。

ここにピビリジニウムジカチオンは、固体状態 ではアニオン X⁻ と対になつて、次の一般式(I)で扱 わされる塩として存在する。

$$R_{1}OH_{2}-N$$

$$N-CH_{2}R_{2}\cdot 2X$$
(1)

ジアジンルテニウム(E)錯体で代設されるジアジ ン錯体類、ポルフィリン錯体類、芳香族炭化水素 類、ヘテロ芳香族炭化水素類、ペンソフェノン類、 各種色素類など多様である。これらの選元性光増 殿 創 群 は 全 て 利 用 可 能 で あ る が 、 光 敬 収 波 長 領 域 、 安定性、ターンオーバー数などの利用効率に関与 する程々の契因を考慮して避択する必要がある。 既に水の光分解反応の触媒として研究例の多いト リスピピリジンルテニウム (『) 錐体、ビジアジン ルテニウム (II) 鉛体およびポリフィリン館体製は 特に有効な避元性光増感剤である。避元性光増感 剤のターンォーバー数を増大するには、反応系に 盥元 剤を共存させて 温元性を失なつた光 増感 剤を 選元剤の作用により選元性光増廏剤に再生する必 嬰 が ある。 光 昭 感 剤 再 生 用 避 元 剤 と し て は 多 数 の 既知の超元朝を挙げることができ、光増感剤を避 元し得る嵌化単位を有する化合物であればよい。 例えば、トリエタノールアミン、アスコルビン酸、 ジチオナイト、これらの混合物を使用することが できる。特に、トリェタノールアミンが好ましい。

特開昭59-112938(3)

二酸化炭素を反応系に導入する方法としては圧入法またはバッブル法があるが、本反応プロセスは常圧で充分進行する。しかし、反応系を高圧にすると反応媒体への二酸化炭素の溶解度が高くなるので、反応容器の耐圧性の範囲内で圧入することは好ましい条件である。

照射する光の波度は湿元性光増感剤の吸収スペクトル領域である必要がある。また、水性媒体お

ビビリジニウムジカチォンの激元反応、

(出) 共存する二酸化炭素を(i)の反応で生成したビビリジニウムカチオンラジカルにより選元する 二酸化炭紫の選元方法、および

(iii) (ii)の反応で避元性を失なつた光増感剤を共存する光増感剤形生用違元剤によつて避元性光増 感剤に再生する光増感剤の選元反応

が同一反応系内で関時に行われ、これにより二酸 化炭素を光凝元して高い効率で、例えばギ酸、シュウ 酸および低級オキシ酸を得ることができる。

次に本発明を実施例および比較例について解述する。

奖施例 I

パイレックスガラス製円簡型反応器にトリス
(2.2'-ピピリジン)ルテニウム(1) 6×10⁻⁶ M、メチルピオローゲン 2×10⁻⁸ M、トリエタ
ノールアミン 0.6 M を含有する水溶液 1 0 m を入れ、これに二酸化炭素を 1 0 0 m 分の迎さで吹き込みながら、300 W 高圧水銀灯を用いて、7cm の距離より、硫酸銅水溶液フィルターを介して、

・よびビビリジニウムジカチォンに光が吸収されることは、エネルギー利用効率の低下の原因となり、また反応系の光分解などの副反応を起す恐れがあるため好ましくない。このため、光の波長は恐常300m以上である。従つて、反応容器は恐常のガラス製反応器で充分である。光源の超数としては、光の波長に応じて水銀灯、キセノンランプ、メタルハライドランブ、太陽光などを選択使用すればよい。

反応温度には特に制限はないが、反応系が成動 状態にある温度であることが必要である。 高温にすることは、二酸化炭素の溶解度が減少するので 不利である。 趙常、氢温で反応を行うのが過当で

本発明方法においては、上述のように、次の 3 班の反応:

(1) 水性媒体中でビビリジニウムジカチォンを選元 性光増感剤の存在下に光照射することにより選 元してビビリジニウムジカチォンの選元体であ るビビリジニウムカチォンラジカルを生成する

2時間光照射を行つた。反応系の温度制剤は行わなかつた。反応溶液を細管式等速電気体動装置(品津製作所 I P - I B 型)にて分析したところ、1.8 × I 0-8 M の機度のギ酸が生成しており、またシュウ酸、グリコール酸なども生成していることが判明した。反応溶液の色は無色であつて、二酸化炭素を吹き込む削と較べて変化が認められなかつた。

これに対し、二般化炭素の代りに窒素ガスを吹き込んだ場合には、ギ酸、シュウ酸およびクリコール酸などの生成は全く認められず、メチルが反応系中に超极されて背紫色を呈した。このことから 実施例1の反応条件において、光エネルギーは選 元性光均酸剤であるトリス(2,21-ビビリンナル ルテニウム(II)に選択的に吸収され、メチルと ローゲンがカチォンラジカルに選元されていることが判る。

奖施 例 2

実師例1と同様の反応条件において 8 時間光照

特開昭59-112938(4)

射を行い、同様の方法で分析したところ、 6.9.×10⁻⁸ Mの遊使の半酸のほかにシュウ酸、・ グリコール酸などが認められた。

实施例 8

実施例1において、 滋元性光増感剤としてトリ ス(2 , 2′ ~ ピピラジン) ルテニウム (🛭) 8×10⁻⁵ M を用い、その他の条件を実施例1と向様にして、 2 時間光照射を行つた。反応終了後、実施例 1 と 同様の分析法で分析したところ、 4.9 × 1 0-8 M の漁度のギ酸のほかにシュウ酸が認められた。反 応裕液の色は無色であつて、二酸化炭素を吹き込 む削と較べて変化が認められなかつた。

これに対し、二酸化炭素の代りに窒素ガスを吹 き込んだ場合には、ギ酸およびシュウ酸などの生 成は全く認められず、メチルピオローゲンの避元 体であるカチォンラジカルが反応系中に蓄臥され て背紫色を呈した。このことから、実施例3の反 応条件においても、光エネルギーは避元性/光増感剤 であるトリス(2,21~ビビラジン)ルテニゥム (11) に選択的に吸収され、メチルピオローゲンが

で光照射を5時間行つた。反応溶液を実施例1と 同様に分析したが、ギ酸およびシュウ酸の生成は 超められなかつた。

比較例 2

実施例1と同様の反応器にトリス(2,2/-ビ .ピラジン) ルテニウム (I) 6 × 10⁻⁶ M およびト リエタノールアミン 0.8 M を含有する水溶液 1 0 がを入れ、これに二酸化炭素を100~/分の液 さで吹き込みながら、突施例1と同様の条件で光 **熈射を 5 時間行つた。ギ酸およびシュウ酸の生成** は認められなかつた。

> 特許出版人 東京工業大学長

代班人争助士



企業



.カチォンヲジカルに避元されていることが判る。

夹施例 4

実施例 8 と同様の反応条件において 5 時間光照 射を行い、削機の方法で分析したところ、

1.5 × 1 0⁻² M の設度のギ酸のほかにシュウ酸、 グリコール酸が認められた。

上述の契脳例1~4において、遺元性光増感剤 を加えない場合には、光吸収が行われず、従つて 光反応が起らないのは当然のことであるが、電子 移動剤であるメチルビオローゲンおよび光増感剤 再生用避元削であるトリエタノールアミンのうち のいずれか一方を欠く場合には、下配の比較照に 示すように、二酸化炭素の選元は全く認められな かつた。

比較例 1

契施例1と同様の反応器にトリス(2,2'-ビ ピリジン)ルテニウム (E) 6 × 10⁻⁵ M·およびメ チルビオローゲン2×10⁻² M を含有する水浴板 10 mlを入れ、これに二酸化炭素を100ml/分 の述さで吹き込みながら、実施例1と同様の条件

> 続 初 īF.

> > 年 12 月 19 日

特許庁 劉瑟 殿 杉 和 夫

1. 事件の表示

昭和57年 第 221768 号

2. 発明の名称

二酸化炭素の光還元方法

3. 補正をする者

郊外との関係 特許出願人

東京工業大学長

〒100 東京都千代田区鉄が関三丁目2番4号 4 代 现 人 版 山 ピ ル デ ィ ン グ 7 胜 電 新 (581) 2 2 4 1 番 (代数)

(5925) 弁理士 杉 暁 秀

5.

6. 補正の対象 明創盤の特許翻求の範囲、発明の詳細な説明 の機

7. 補正の内容 (別紙の通り)

体治疗

1 名

待開昭59-112938(5)

1.明細番第1頁第3~19行の特許翻求の範囲を 次の通りに打正する。

「2.特許弱求の範囲

- 1 (1) 二酸化炭素、ならびに(8) <u>4 , 4' ビビリジニウムジカチオン、(8) 4 , 4' ビビリジニウムジカチオンを光遠元し得る選元性光増感剤および(4) 還元性を失なった光増感剤を再生するための選元剤を含する水性媒体に光照射することを特徴とする二酸化炭素の光選元方法。</u>
- 4 4 4 4 ビビリジニウムジカチオンがメチルビオローゲンである特許請求の範囲の第1項に配致の方法。
- ★ 水性媒体が水と混和し得る有機溶媒と水との混合溶媒である特許請求の範囲の 第1~3項のいすれか一つの項に記載の
- 2. 明細書第2頁第2~8. 行、第8頁第2行、第7 行、第7~8 行、第12~13 行、第14行、 第15~16 行、第19行、第4頁第8 行、第 5頁第12~13 行、第14~15 行、第7頁 第27、第8頁第17、第197、第197、 第207、第9頁第175 および 第2~3 行の 「ピピリジニウムジカチオン」を「4・4′ーピ
- 8. 同新 4 頁の式(1)の下第 2 行および第 7 行の「ア ラルキル基」を「アリール基」に訂正する。
- 4. 同第 9 頁第 4. 行の「選元方法」を「選元反応」 に訂正し、

同頁第11行の「する。」の後に「なお、以下 に M はモルノ 4 を 意味 する。」を 加入する。

- 5. 問第10頁第1行の「2時間光照射」を「波接 820 nm 以上の光にて2時間照射」に訂正す
- 6. 同第 1 0 頁第 6 行の「判明した。」の後に「このギ酸収益は 放子収率に換算すると 1・7 まであった。」を加入する。

- 7. 同第1 1 頁第 1 0 行の「認められた。」の後に「このギ酸収益は 量子収率に換算すると 4・7 %であつた。」を加入する。
- 8. 同第13 頁第12 行以下に下記の契施例を加入 する。

「寒施例 5

ジカチオンとして式(I) の 4 ・ 4 - ビビリジニウムジカチオン(R₁ = R₂ = フェニル 基) 2 × 1 0⁻² M を用いた点を除き、実施 例 1 と同様の反応条件において 2 時間 光照射を行い、同様の方法で分析したところ、 2・2 4 × 1 0⁻⁸ M の 凝 度のギ酸が 認められた。このギ酸 収 最は 量子収率に換算すると 1・0 % であつた。

夹施例 6

ジカチオンとして式(I) の 4 - 4' - E' E' J' ジ = 1 カ ジカチオン($R_1 = R_2 = -CH_2SO_8^-$) 2×10^{-2} M を用いた点を除き、実施例 1 と同様の反応条件において 2 時間光照射を行い、同様の方法で分析したところ、 $2 \cdot 3 \cdot 1 \times 10^{-8}$ M の 段度の 半酸が 紹められた。この 半酸収 量は 数子収

-285→

方法。」

率に換算すると 1.0 まであつた。

实施例7

ジカチオンとして式(1) の 4 ・ 4′ - ビビリジニウムジカチオン(R₁ = R₂ = フェニル基) 2 × 1 0⁻² M を用いた点を除き、実施例 3 と同様の反応条件において 3 時間光照射を行い、同様の方法で分析したところ、 5・9 9 × 1 0⁻⁸ M の漫度のギ酸が認められた。このギ酸収益は量子収率に換算すると 1・8 まであつた。

爽施例8

ジカチオンとして式(I)の 4 ・ 4'-ビビリジニウムジカチオン(R₁ = R₂ = -OH₂SO₈ -)2 × 1 0⁻² M を用いた点を除き、実施例 8 と同様の反応条件において 2 時間光照射を行い、同様の方法で分析したところ、 7・0 8 × 1 0⁻⁸ M の渡り取りが認められた。このギ酸収扱は 独子収率に換算すると 2・2 をであつた。」

代理人弁理士 杉 村 暁 秀 外 1:

